

Uchwała Nr 40/2023/2024
Senatu Akademii Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 16 lipca 2024 roku

w sprawie: **zmian w załączniku nr 4 (Opis techniczny wzorów dyplomu ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich) do uchwały Nr 62/2018/2019 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia nowych wzorów dyplomu ukończenia studiów w AWF Warszawa (z późn. zm.)**

§ 1

Na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) w związku z § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861 z późn. zm.) Senat AWF Warszawa, na posiedzeniu odbywającym się w dniu 16 lipca 2024 roku, po rozpoznaniu wniosku Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia, postanawia dokonać następujących zmian w załączniku nr 4 do uchwały Nr 62/2018/2019 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia nowych wzorów dyplomu ukończenia studiów w AWF Warszawa (Opis techniczny wzorów dyplomu ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - z późn. zm.):

1) punkt 2 ww. załącznika otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Papier zabezpieczony o gramaturze 120 g/m², bez wybielaczy optycznych, charakteryzujący się wysokiej klasy zabezpieczeniami stosowanymi w jego strukturze, posiadający:

- 1) bieżący wielotonowy znak wodny,
- 2) zabezpieczenia chemiczne przed próbami usuwania lub zmiany zapisów na dokumencie,
- 3) włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym,
- 4) włókna zabezpieczające widoczne w promieniowaniu UV: dwukolorowe w kolorze żółto-niebieskim, niebieskie oraz żółte (które są widoczne również w świetle dziennym w kolorze żółtym). Zabezpieczenie w postaci cząstek niewidocznych w świetle dziennym i aktywnych w promieniowaniu UV w zakresie 365 nm,
- 5) włókna zabezpieczające są rozmieszczone losowo na całej powierzchni papieru w ilości minimum 10 sztuk każdego rodzaju włókna na 1dm²,
- 6) widok awersu dyplomu w świetle dziennym oraz w promieniowaniu ultrafioletowym,
- 7) zabezpieczenia w druku: gilosze, ramka giloszowa, mikrodruk, element wykonany farbą irydyscentną, druk irysowy, wykorzystanie modulacji grubości linii.”

2) punkt 15 ww. załącznika otrzymuje następujące brzmienie:

„15. W przypadku odpisów dyplomu umieszcza się pod nazwą dokumentu napis „(ODPIS)” lub „(ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT)” czcionką CG Omega bold 12 pkt.”

§ 2

1. Opis techniczny wzorów dyplomu ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, a także graficzny opis zabezpieczeń poddruku dyplomu ukończenia studiów w AWF Warszawa, uwzględniające wprowadzone w drodze niniejszej uchwały do nich zmiany, stanowią załączniki do niniejszej uchwały.
2. Pozostałe zapisy uchwały Nr 62/2018/2019 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia nowych wzorów dyplomu ukończenia studiów w AWF Warszawa oraz jej załączników (w zakresie innym, niż wprowadzone w drodze niniejszej uchwały) pozostają bez zmian.
3. Poddruki do dyplomu ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, uwzględniające wprowadzone w drodze niniejszej uchwały zmiany, będą wprowadzane w życie począwszy od roku akademickiego 2024/2025.
4. Senat AWF Warszawa zobowiązuje działającego z upoważnienia Rektora Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia do uwzględnienia zmiany wprowadzanej poprzez niniejszą uchwałę we wzorze odpisu dyplomu ukończenia studiów w AWF Warszawa umieszczanym w systemie POL-on, na podstawie art. 349 ust. 1 pkt 5 lit b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, wskazanym w nagłówku.

PRZEWODNICZĄCY
Senatu AWF Warszawa

Prof. dr hab. Bartosz Molik

Załączniki:

- 1) opis techniczny wzorów dyplomu ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich,
 - 2) graficzny opis zabezpieczeń poddruku dyplomu ukończenia studiów w AWF Warszawa,
- po wprowadzonych do nich niniejszą uchwałą zmianach.